PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43) Date of publication of application: 12.06.2001

(51)Int.Cl.

H01L 21/60 H05K 3/32 CO9J 9/02 C09J 11/04 C09J201/00

(21)Application number: 2000-285253

(71)Applicant: SONY CHEM CORP

(22)Date of filing:

14.09.2000

(72)Inventor: YAGI HIDEKAZU

TAKECHI MOTOHIDE SHINOZAKI JUNJI

(30)Priority

Priority number: 11264256

Priority date: 17.09.1999

Priority country: JP

(54) CONNECTING MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a connecting material having a high resistance to heat and which does not cause a continuity failure even if it is used in a circumference of high temperature. or of high temperature and high humidity when multiple electrodes of narrow intervals are connected.

SOLUTION: The connecting material is that for connecting an object to be connected comprising the electrodes which are opposed each other. The material comprises a thermosetting resin and an inorganic filler, wherein a coefficient of elasticity after curing is 1-12 Gpa, Tg is 120-200° C, a coefficient of linear expansion under $Tg(\alpha 1)$ is 50 ppm/° C or under, that over $Tg(\alpha 2)$ Is 110 ppm/° C or under, and $(\alpha 2-\alpha 1)$ is 60 ppm/° C.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-160568 (P2001-160568A)

(43)公開日 平成13年6月12日(2001.6.12)

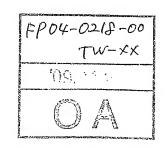
(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FI	デーマコート*(参考)				
H01L 21/60	3 1 1	H01L 21/60 311S					
H05K 3/32		H05K 3/32	В				
// C 0 9 J 9/02		C 0 9 J 9/02					
11/04		11/04					
201/00		201/00					
		審査請求 未請求 請求	項の数5 OL (全8頁)				
(21)出願番号	特願2000-285253(P2000-285253)	(71)出願人 000108410					
		ソニーケミカ	ル株式会社				
(22)出顧日	平成12年9月14日(2000.9.14)	東京都中央区	日本橋室町1丁目6番3号				
		(72)発明者 八木 秀和					
(31)優先権主張番号	特願平11-264256	栃木県鹿沼市	さつき町12-3 ソニーケミ				
(32)優先日	平成11年9月17日(1999.9.17)	カル株式会社	첫				
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者 武市 元秀					
		栃木県鹿沼市	さつき町12-3 ソニーケミ				
		カル株式会社	勺				
		(72)発明者 篠崎 潤二					
		栃木県鹿沼市	さつき町12-3 ソニーケミ				
		カル株式会社に	ካ				
		(74)代理人 100067839					
		弁理士 柳原	成				

(54) 【発明の名称】 接続材料

(57)【要約】

【課題】 耐熱性が高く、電極間隔が狭い多電極を接続する場合に高温の環境または高温多湿の使用環境にさらされても導通不良の生じない接続材料を得る。

【解決手段】 相対する電極を有する被接続部材を接続するための接続材料であって、熱硬化性樹脂および無機フィラーを含み、硬化後の弾性率が $1\sim12$ G P a、T gが $120\sim200$ C、T g以下における線膨張係数 (α 1)が50 p p m/ C以下、T g以上における線膨張係数 (α 2)が110 p p m/ C以下、かつ (α 2 - α 1)が60 p p m/ C以下である接続材料。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 相対する電極を有する被接続部材を接続 するための接続材料であって、

熱硬化性樹脂および無機フィラーを含有する接着剤成分 を含み、

硬化後の弾性率が1~12GPa、ガラス転移温度(T g) が120~200°C、Tgより低い温度における線 膨張係数(α1)が50ppm/℃以下、Tgを超える 温度における線膨張係数 (α2) が110ppm/℃以 下、かつ (α2-α1) が60ppm/℃以下である接 10 続材料。

【請求項2】 相対する電極を有する被接続材料を接続 するための接続材料であって、

熱硬化性樹脂および無機フィラーを含有する接着剤成分

硬化後の線収縮率が0.25%以下であり、かつTgよ り低い温度における線膨張係数 (α1) が35 p p m/ ℃以下である接続材料。

【請求項3】 硬化後の吸湿率が2%以下である請求項 2記載の接続材料。

【請求項4】 接着剤成分は熱硬化性樹脂を20~75 重量%、無機フィラーを25~80重量%、熱可塑性樹 脂を0~40重量%含む請求項1ないし3のいずれかに 記載の接続材料。

【請求項5】 接着削成分に対して平均粒径1~10 μ mの導電粒子を0~30容量%含む請求項1ないし4の いずれかに記載の接続材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は相対する電極を有す 30 る被接続部材を接続するための接続材料、特に熱硬化性 樹脂を含む接続材料に関するものである。

[0002]

【従来の技術】IC、LSI等の半導体を基板に実装す る技術として、ベアチップ等の半導体チップを接続材料 により直接基板に実装する方法がある。この方法はチッ プと基板にそれぞれ相対する位置に設けた多数の電極を 対向させた状態で、接続材料により接続し、電気的接続 と機械的固着を同時に得ようとするものである。

【0003】このような接続材料としては主成分として 40 熱硬化性樹脂が用いられており、チップと基板間にこの 接続材料を介在させ、相対する電極を対向させた状態で 両側から加圧し、加熱して樹脂を硬化させることにより 接続している。チップと基板間の機械的固着は樹脂の固 着(接着)力により行い、電気的接続は樹脂の固着によ り電極同士を圧着することにより行っている。この場合 接続材料中に導電性粒子を分散させることにより電極間 に導電性粒子を介在させて電気的接続を得る場合と、電 極同士を直接接触させて電気的接続を得る場合とがあ る。

【0004】このような半導体チップを実装した基板 は、はんだのリフロー工程等において高温の環境に曝さ れるため耐熱性が要求される。また実装基板は比較的高 温多湿の環境で使用されるため、このような環境下での 耐久性が要求される。ところが従来の接続材料は耐熱性 および耐久性が高くなく、ヒートショック試験、PCT (Pressure Cooker Test)、リフロー試験等の耐熱、耐 久性に係わる環境試験や生産工程において高温環境にさ らされると導通不良が発生するという問題があった。こ のような導通不良は半導体チップのように狭い領域に多 数の電極が設けられる狭ピッチパターンの場合に多く発 生する。

【0005】その原因を調べた結果、リフロー条件のよ うな高温環境下では、異なる線膨張係数を有する被接続 部材を接着する場合に、接着樹脂のガラス転移点(T g) を超える温度においてずれが生じることにより導通 不良が発生することがわかった。また接着強度が大きい 接続材料では硬化時の収縮率が高く接着界面に内部応力 が集中するため、長期の使用環境下で剥離を生じ、耐久 性が低下するものと推測される。

[0006]

20

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、耐熱 性が高く、電極間隔が狭い多数の電極間を接続する場合 において高温の環境にさらされても、導通不良の生じな い接続材料を得ることである。本発明の他の課題は耐熱 性および耐久性が高く、高温多湿の環境で使用しても導 通信頼性の高い接続材料を得ることである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は次の接続材料で ある。

- (1) 相対する電極を有する被接続部材を接続するた めの接続材料であって、熱硬化性樹脂および無機フィラ ーを含有する接着剤成分を含み、硬化後の弾性率が1~ 12GPa、ガラス転移温度(Tg)が120~200 °C、Tgより低い温度における線膨張係数(α1)が5 Oppm/℃以下、Tgを超える温度における線膨張係 数(α 2)が l 1 0 p p m / ℃以下、かつ(α 2 – α 1)が60ppm/℃以下である接続材料。・・・(第 1の接続材料)
- 相対する電極を有する被接続材料を接続するた (2) めの接続材料であって、熱硬化性樹脂および無機フィラ ーを含有する接着剤成分を含み、硬化後の線収縮率が 0. 25%以下であり、かつTgより低い温度における 線膨張係数(α1)が35 p p m/℃以下である接続材 料。・・・(第2の接続材料)
 - (3) 硬化後の吸湿率が2%以下である上記(2)記 載の接続材料。
- 接着剤成分は熱硬化性樹脂を20~75重量 %、無機フィラーを25~80重量%、熱可塑性樹脂を 0~40重量%含む上記(1)ないし(3)のいずれか

に記載の接続材料。

接着剤成分に対して平均粒径 1~10 μmの導 電粒子を0~30容量%含む上記(1)ないし(4)の いずれかに記載の接続材料。

【0008】本発明において、第1および第2の接続材 料はそれぞれ異なる物性を指標として特定しているが、 いずれもほぼ同じ組成の材料を用いており、第1の接続 材料では耐熱性に優れて接続材料を得、第2の接続材料 では耐熱性、耐久性に優れた接続材料を得る。

【0009】本発明において接続の対象となる接続材料 は相対する電極、特に多数の電極を有する部材がすべて 対象になる。その中でもベアチップ等の半導体チップの ように、狭い領域に多数の電極が設けられ、電極のピッ チ、幅および間隔が狭い部材の電極間の接続に適してい る。上記の半導体チップ等の被接続部材を接続する相手 は基板となる場合が多いが、直接半導体チップを基板に 実装する場合にも、またインターポーザを介して実装す る場合にも適用可能である。基板としてはガラス/エポ キシ基板、樹脂基板、ガラス基板、フレキシブル樹脂基 板など任意の材質からなる基板がある。

【0010】本発明の接続材料は熱硬化性樹脂および無 機フィラーを含有する接着剤成分を含み、この接続材料 を被接続部材間に介在させ、両側から加圧して相対する 電極を押しつけて接触させ、被接続部材と電極の存在し ない部分に接着剤成分を集めた状態で硬化させて接着す ることにより、電気的接続と機械的固着を行うように構 成される。電極間は直接接触させてもよく、導電性粒子 を存在させてもよい。スタッドバンプのように電極の突 出部の面積が小さい場合(例えば1000 μm²以下の 場合)に直接接触させることができるが、電極面積が大 きい場合には導電性粒子を存在させるのが好ましい。導 電性粒子を存在させるためには接続材料中に導電性粒子 を配合する。

【0011】本発明の接続材料に用いる熱硬化性樹脂の 主剤樹脂としてはエポキシ樹脂、フェノール樹脂、水酸 基含有ポリエステル樹脂、水酸基含有アクリル樹脂な ど、硬化剤との併用により加熱下またはUV等の光照射 下に硬化する樹脂が制限なく使用できるが、特にその硬 化温度、時間、保存安定性等のバランスからエポキシ樹 脂が好ましい。エポキシ樹脂としては、ビスフェノール 40 型エポキシ樹脂、エポキシノボラック樹脂または分子内 に2個以上のオキシラン基を有するエポキシ化合物等が 使用できる。これらの樹脂には市販品がそのまま使用で きる。

【0012】上記の熱硬化性樹脂の主剤樹脂は一般に硬 化剤と併用することにより硬化反応を行うことができる が、主剤樹脂に硬化反応に寄与する官能基が結合してい る場合は硬化剤を省略することができる。硬化剤として はイミダゾール系、アミン系、酸無水物系、ヒドラジッ ド、ジシアンジアミド、イソシアネート、これらの変性 50 物など、加熱、光照射等により主剤樹脂と反応して硬化 反応を行うものが使用でき、市販品でもよい。このよう な硬化剤としては潜在性硬化剤が好ましい。

【0013】潜在性硬化剤は常温における製造、保存な らびに比較的低温(40~100℃)による乾燥時には 硬化反応を行わず、硬化温度における加熱加圧 (熱圧 着)またはUV等の光照射により硬化反応を行う硬化剤 である。このような潜在性硬化剤としてはイミダゾール 系、アミン系のマイクロカプセル化したものなどが特に 好ましく、市販品をそのまま使用することもできる。熱 活性の場合硬化開始温度としては80~150℃のもの が好ましい。

【0014】本発明の接続材料に用いる無機フィラー は、熱硬化性樹脂を含有する樹脂成分に配合してその耐 熱性、特に線膨張係数を改善するための添加剤である。 このような無機フィラーとしては耐熱性、耐圧縮性を有 する粒子であって、平均粒径が 0. 1~15 μm、好ま しくは $0.1\sim5\mu m$ 、モース硬度が $3\sim9$ 、好ましく は5~9のものが好ましい。このような無機フィラーと 20 の例としては、シリカ、アルミナ、炭酸カルシウム、窒 化アルミニウム等があげられる。この中では有機物との 密着性、コスト、入手性などの点からシリカが好まし い。シリカとしては結晶性シリカ、溶融シリカ、合成シ リカなどが使用でき、平均粒径 $0.1\sim5\mu$ mのものが 好ましい。

【0015】本発明では接続材料に塗布性あるいはフィ ルム形成性を付与するために、樹脂成分中に熱可塑性樹 脂を配合することができる。熱可塑性樹脂としてはフェ ノキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ポリウ レタン樹脂、ブチラール樹脂、NBR、SBR等のゴム 系高分子などが使用できる。このほか本発明の接着剤成 分には界面活性剤、カップリング剤、イオン吸着剤、老 化防止剤等の添加剤を配合することができる。

【0016】本発明においては導電性粒子を用いなくて もよいが、接着剤成分とともに用いる場合、はんだ、ニ ッケル等の金属粒子、高分子核材粒子をメッキ等により 導電材で被覆した導電被覆粒子、またはこれらの導電性 の粒子を絶縁性樹脂で被覆した絶縁被覆導電粒子などが 使用できる。これらの導電性粒子の粒径は1~20μ m、好ましくは2~ $10\mu m$ とすることができる。

【0017】本発明の第1および第2の接続材料におい て接着剤成分は、上記の熱硬化性樹脂、無機フィラー、 ならびに必要により配合される他の樹脂および添加剤を 含有するものである。接続材料はこの接着剤成分、なら びに必要により配合される導電性粒子を含むものであ

【0018】本発明の第1および第2の接続材料は、熱 硬化性樹脂を20~75重量%、好ましくは30~70 重量%、熱可塑性樹脂を0~40重量%、好ましくは0 ~25重量%、無機フィラーを25~80重量%、好ま

しくは30~70重量%、他の添加剤を0~10重量 %、好ましくは0~5重量%含有する接着剤成分に対し て、導電性粒子を0~30容量%、好ましくは0~20 容量%配合したものである。

【0019】本発明の接続材料はペースト状またはフィ ルム状の形態の製品とすることができる。ペースト状と する場合は上記の各成分を選択することにより無溶媒で ペースト状とすることもできるが、一般的には各成分を 溶媒に溶解または分散させてペースト状とすることがで きる。溶媒としては、アルコール、ケトン、エステル、 エーテル、フェノール類、アセタール、窒素含有炭化水 素のような溶媒が使用でき、例えばトルエン、MEK、 酢酸エチル、セロソルブアセテート等があげられる。溶 媒の使用量は樹脂成分に対して20~40重量%程度で ある。フィルム状とする場合は上記のペーストを剥離シ ートにフィルム状に塗布し、溶媒を揮発させることによ り形成することができる。

【0020】本発明の第1の接続材料は硬化後の弾性率 が1~12GPa、好ましくは2~10GPa、Tg (ガラス転移温度)が120~200℃、好ましくは1 40~190℃、Tgより低い温度における線膨張係数 (α1)が50ppm/℃以下、好ましくは35ppm **/℃以下、Tgを超える温度における線膨張係数(α** 2) が110ppm/℃以下、好ましくは100ppm /℃以下、かつ(α 2 − α 1)が 6 0 p p m/℃以下、 好ましくは50ppm/℃以下となるように前記各成分 の種類および量を選ぶ。

【0021】本発明の第2の接続材料は硬化後の線収縮 率が0.25%以下、好ましくは0.22%以下であ り、かつ T g より低い温度における線膨張係数 (α 1) が35ppm/℃以下、好ましくは33ppm/℃以下 となるように前記各成分の種類および量を選ぶ。この場 合硬化後の吸湿率2%以下、好ましくは1、7%以下と するのが好ましい。上記の各特性の測定法は次の通りで ある。

弾性率: JIS K7198

Tg: 弾性率測定時の $tan\delta$ のピーク温度をTgとす

線膨張係数: JIS K7161 線収縮率: JIS K6911

吸湿率:85℃、相対湿度85%、500時間後の重量 変化から算出。

【0022】本発明の接続材料は、相対する電極を有す る被接続部材間、例えば基板と半導体チップ間に介在さ せた状態で被接続部材の両側から加圧、加熱して、硬化 させることにより接続を行う。接続材料がペースト状の 場合は被接続部材の電極を含む接続領域に接続材料を塗 布し、乾燥後あるいは乾燥することなく他の被接続部材 を重ねて圧着し、硬化させる。接続材料がフィルム状の 場合は、接続材料を被接続部材間に介在させて加圧、加 50

熱、硬化を行う。硬化は加熱のほかUV等の光照射によ って行うこともできる。

【0023】上記の接続の工程では、被接続部材間に接 続材料を介在させた状態で加熱して接続材料を溶融させ 加圧すると、接着剤成分は電極の対向する部分から電極 のない部分に流れ、電極部分が圧着する。導電性粒子が 含まれる場合には、導電性粒子が電極間に残って電極間 に接触する。電極のない部分に流れた樹脂分およびフィ ラーはその部分で硬化して被接続部材間を固着する。こ 10 れにより電極間の電気的接続と部材間の機械的固着が行 われる。

【0024】基板に半導体チップを実装する場合、上記 の第1の接続材料により一方の被接続部材としての半導 体チップを、他方の被接続部材としての基板に接続する ことにより実装した後、基板をはんだリフロー工程にお いて高温(例えば220~270℃)の環境に曝すこと になるが、本発明の第一の接続材料は弾性率が高く、T gも比較的高く、 α 1、 α 2、およびそれらの差が低い ため、耐熱性は高く、Tgより高い領域においてもずれ が小さく、電極間の導通不良は発生しない。また第2の 接続材料で接続すると、線収縮率および線膨張係数α1 が小さいため、内部応力は蓄積されず、高温多湿の使用 環境における耐久性に優れた実装品が得られる。

【0025】このような耐熱性をチェックするためにヒ ートショック試験、PCT、リフロー試験などの環境試 験を行う場合も同様に導通不良は発生しない。

[0026]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の第1の接 続材料によれば、熱硬化性樹脂に無機フィラーを配合し て、特定の弾性率、Tg、Tgより低い温度およびTg より高い温度における特定の線膨張係数となるようにし たので、耐熱性が高く、電極間隔が狭い多電極を接続す る場合に、高温の環境にさらされても導通不良の生じな い接続材料を得ることができる。本発明の第2の接続材 料によれば、熱硬化性樹脂に無機フィラーを配合して、 特定の線収縮率およびTgより低い温度およびTgより 高い温度における特定の線膨張係数となるようにしたの で高温多湿の使用環境においても耐久性に優れた接続材 料が得られる。

40 [0027]

> 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を実施例 により説明する。

【0028】実施例1~2、比較例1~4・・・・第1の接 続材料

(接続材料の調製) 熱硬化性樹脂としてエポキシ樹脂 A (大日本インキ化学工業社製、4032D、商品名)、 エポキシ樹脂 B (油化シェル社製、エピコート100 9、商品名)、硬化剤としてイミダゾール系硬化剤(旭 チバ社製、HX-3941HP、商品名)、熱可塑性樹 脂としてフェノキシ樹脂(東都化成社製、YP50、商 品名)、無機フィラーとしてシリカ(龍森社製、SOE 2、商品名、平均粒径0.5 μ m)を表1の組成で用い、これをトルエンに溶解させて剥離フィルム上に塗布し乾燥させて、厚さ40 μ mのフィルム状の接続材料を得た。この接続材料を200 ∞ で5分間加熱して硬化させた硬化物の特性を表1に示した。

【0029】(物性試験) 弾性率の測定方法は、未硬化の接続材料を6cm×0.2cmの大きさに切り出し、180℃で5分間硬化後PETフィルムから剥してサンプルとした。試験機としてオリエンテック社製バイブロ 10ンDDV01FP(商品名)を用いチャック間距離5cm、測定周波数11Hz、昇温速度3℃/minで測定した。この弾性率測定時のtanδのピーク温度をTgとした。線膨張係数はJISK7161により、15cm×1cm×4μmtのサンプルを用い標準間隔10cmで測定した。

【0030】(評価試験) I 50μmピッチの金メッキバンプを電極として有する I C チップを、対応位置に銅パターンを電極として有するガラス/エポキシ基板に、*

*上記接続材料を用いて実装した。実装品について耐熱性を許価するために次のヒートショック試験およびリフロー試験を行った。なお抵抗値の測定はディージーチェーンを用いた。上記の結果を表1に示す。表1中OPは抵抗値1000以上を表す。

評価A:ヒートショック試験

-55 ℃ と +125 ℃ に それ ぞれ 15 分間 放置 する ヒートサイクルを、 1000 サイクル繰り返した。

評価B:リフロー試験

10 最高到達温度260℃のリフロー条件でリフロー試験を 行った。

【0031】表1の結果より、実施例1、2は高い耐熱性を示した。これに対し比較例1、4では α 2が高いため、比較例2では α 2 $-\alpha$ 1が大きいため、また比較例3では弾性率が高いため、導通不良が生じたものと認められる。

[0032]

【表1】

夹1

	実施例		比較例			
	1	2	1	2	3	4
接着剤成分(重量部)						
エポキシ樹脂A	45	45	45	45	45	_
エポキシ樹脂B	_	-	-	-	-	30
硬化剤	25	25	25	25	25	45
フェノキシ樹脂	30	30	30	30	30	
シリカ*1	50	70	0	20	85	0
[特性]						
弾性率 (GPa)	6.0	9.0	1.6	3.7	13. 2	2.2
Tg (°C)	160	160	160	160	160	143
αl (ppm/°C)	33	14	55	45	8	57
α2 (ppm/°C)	75	50	130	108	37	160
$\alpha 2 - \alpha 1 \text{ (ppm/C)}$	42	36	75	63	29	103
[評価]						
初期抵抗 (Ω)	32	32	32	32	32	32
評価A:1000サイクル後				-		
抵抗 (Ω)	34	34	0P	34	OP	50
評価B:リフロー後						
抵抗 (Ω)	34	34	0P	0P	0P	0P

*1:接着剤成分中の重量%

【0033】実施例3~13、比較例5·····第2の接 続材料

(接続材料の調整) 熱硬化樹脂として前記エポキシ樹脂 50

Aおよびエポキシ樹脂C(油化シェルエポキシ社製、EP828、商品名)、硬化剤としてイミダゾール系硬化剤(旭チバ社製、HX-3941HP、商品名)、熱可

塑性樹脂としてフェノキシ樹脂(東都化成社製、 Υ Р 5 0、商品名)、無機フィラーとしてシリカ(龍森社製、 SOE 2、商品名、平均粒径0.5μm)、導電性粒子 として導電被覆粒子(日本化学工業社製、20GNRー 4. 6 E H、商品名、平均粒径 5 μm) を表 2 の組成で 用い、これをトルエンに溶解させて剥離フィルム上に塗 布し乾燥させて、厚さ35μmのフィルム状の接続材料 を得た。この硬化物の物性を表2および表3に示した。 [0034] (物性試験)

9

[線収縮率] 乾燥させて、剥離フィルムから剥がした未 10 硬化サンプルを約1 c m×10 c mのフィルム (40 μ m厚) 短冊に切り、その長さを正確に測定し、オーブン により100℃で1時間150℃で1時間硬化した後、 測定した長さの差を用いて次式により収縮率(%)を算

線収縮率(%)=(1-硬化後の長さ/硬化前の長さ) $\times 100$

(線膨張係数) 円柱状(直径5mm、長さ15mm) に 硬化(硬化条件190℃-1時間)したサンプルを用い て室温から200℃まで昇温させた時の同寸法の石英ガ 20 と+125℃にそれぞれ15分間放置するヒートサイク ラスとの膨張差から算出した。

(吸湿率) 円柱状 (直径5mm、長さ15mm) に硬化 (硬化条件190℃-1時間)したサンプルを高温高湿 オーブンにて吸湿し、吸湿の前後の重さの比から次式に より吸湿率(%)を算出した。

吸湿率(%)=(1-吸湿前重さ/吸湿後重さ)×10

【0035】(耐久性評価試験)150μmピッチ、バ ンプ面積1000μm⁶、バンプ高さ20μmのメッキ バンプを電極として有する I C チップを、対応位置に金 30 メッキ銅パターンを電極として有する基板上に、上記接 続材料を介して重ね、180℃、1.47N(150g

f) /バンプで20秒間熱圧着した。実装品について以 下のPCT、およびヒートショック試験を行った結果を 表2に示す。

10

【0036】評価C:PCT

最高到達温度240℃のリフロー2回通過後、121 ℃、相対湿度 1 0 0 %、 2 a t mの条件で 3 0 0 時間 P CTを行った。

評価D:ヒートショック試験

最高到達温度240℃のリフロー2回通過後、-55℃ と+125℃にそれぞれ15分間放置するヒートサイク ルを1000サイクル繰り返した。

評価E:PCT

30℃、相対湿度70%で168時間吸湿させ、さらに 最高到達温度240℃のリフロー2回通過後、121 ℃、相対湿度100%、2atmの条件で300時間P CTを行った。

評価F:ヒートショック試験

30℃、相対湿度70%で168時間吸湿させ、さらに 最高到達温度240℃のリフロー2回通過後、-55℃ ルを1000サイクル繰り返した。

耐久性評価基準:

○:すべての抵抗値が1Ω未満

△:最大抵抗値が10以上30未満

×:最大抵抗値が3Ω以上

【0037】表2および3の結果より、実施例3~13 では優れた耐熱性、耐久性が得られているが、無機フィ ラーが範囲外の比較例5では耐久性に劣ることがわか る。

[0038]

【表2】

表2

	実 施 例						
	3	4	5	6	7	8	9
接着剤成分(重量部)							
エポキシ樹脂C	48	48	48	48	14	14	14
エポキシ樹脂A	-		_	-	36	36	36
硬化剤	33	33	33	33	33	33	33
フェノキシ樹脂	20	20	20	20	20	20	20
シリカ*1	30	30	50	50	50	50	55
導電性粒子 * 2	0	11	0	12	0	12	12
[特性]							
線収縮率(%)	0.21	0.21	0.20	0. 20	0.20	0.19	0.17
α1 (ppm/℃)	35	35	30	28	30	28	25
吸湿率(%)	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1
[評価]							
評価C	0	0	0	0	0	0	0
評価D	0 0	0 0	0 0	000	000	000	000
評価E	Δ	Δ	Δ	0	0	0	0
評価F	Δ	Δ	Δ	0	0	0	0

*1:接着剤成分中の重量% *2:接着剤成分に対する容量%

[0039]

【表3】

表3

		比較例			
	10	11	12	13	5
接着剤成分(重量部)					
エポキシ樹脂C	14	-	-		48
エポキシ樹脂A	36	50	50	50	_
硬化剤	33	33	33	33	33
フェノキシ樹脂	20	20	20	20	20
シリカ*1	60	50	50	60	10
導電性粒子 * 2	0	0	12	0	0
[特性] 線収縮率(%) α1 (ppm/℃) 吸湿率(%)	0.15 20 1.0	0.20 30 1.3	0. 20 29 1. 3	0. 15 20 1. 0	0. 23 38 1. 8
[評価] 評価C 評価D 評価E 評価F	0000	0000	0000	0000	Δ Δ ×

*1:接着剤成分中の重量%*2:接着剤成分に対する容量%